ترابرد در دیودهای تونلزنی تشدیدی نقطهٔ کوانتومی

محمدتقى آصف پور، پيمان صاحب سرا*

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیدہ

در این مقاله با استفاده از رهیافت تابع گرین، یک دیود تونلزنی تشدیدی را شبیه سازی نموده ایم. از نتایج محاسبات بر روی این دیودها می توان در محاسبهٔ جریان تاریک سلول های خورشیدی استفاده نمود. برای این منظور ابتدا هامیلتونی دستگاه را در تقریب تنگابست نوشته و تابع گرین را برای آن محاسبه کردیم. سپس با استفاده از مؤلفه های تابع گرین محاسبه شده، چگالی موضعی حالت ها و چگالی جریان را به دست آوردیم. نتایج نشان می دهند به دلیل وجود یک میدان الکتریکی طولی، چگالی محلی حالتها متناسب با پتانسیل اعمال شده تغییر می کند. مشخصه جریان – ولتاژ دستگاه نیز نشان دهنده وجود رفتار غیر اهمی در دستگاه دیود تونلزنی تشدیدی است. همچنین با وارد نمودن نقاط کوانتومی، مقاومت دیفرانسیلی منفی قابل مشاهده است. این مقاومت ناشی از پدیدهٔ تونلزنی تشدیدی است.

کلیدواژگان: دیود تونلزنی تشدیدی، تابع گرین، نقطهٔ کوانتومی، ترابرد.

مقدمه

اولین بار در سال ۱۹۷٤ دیودهای تونلزنی تشدیدی توسط چانگ، ایساکی و تسو معرفی شدند [۱]. فرمولبندی مورد استفادهٔ ایشان بر مبنای نظریهٔ پاسخ خطی استوار بود. آنها همچنین با استفاده از روش انتقال ماتریسی در کنار این رهیافت، جریان تونلزنی تشدیدی در ساختارهایی با دو سد پتانسیل را محاسبه نمودند. از این دیودها میتوان بهعنوان مقاومت متغیر در فرکانسهای ماکروویو و در ساخت مدارهای دیجیتالی سرعت بالا و فوتودیود استفاده نمود [۲]. همچنین یکی از مهمترین کاربردهای این دیودها، ساخت سلولهای خورشیدی با بهرهٔ بالا میباشد [۳]. دستگاهها میتوان بهروش لاندائر-بوتیکر اشاره نمود [3]. در این مقاله قصد داریم تا با استفاده از نظریهٔ تابع

بخش دوم اشارهای به هامیلتونی مدل و روش محاسبه ترابرد در دیودهای تونلزنی تشدیدی نمودهایم و آنها را با یک دیود معمولی مقایسه کردهایم. در بخش چهارم نیز به بحث در مورد نتایج بهدستآمده پرداختهایم.

هاميلتوني مدل

ساختار کلی یک دیود تونلزنی تشدیدی از یک نیم رسانای نوع n و یک نیم رسانای نوع n و یک نیم رسانای نوع n و یک نیم رسانای ذاتی در میان آنها تشکیل شده است. برای نوشتن هامیلتونی مدل این دستگاه، می توان آن را به یک ناحیه میانی، هادی راست و هادی چپ H_0^L هامیلتونی هادی چپ را با H_0^R و هامیلتونی ناحیه میانی را با H_0^R نشان دهیم، هامیلتونی کل دستگاه میانی را با H_0^D نشان دهیم، هامیلتونی کل دستگاه $H_0 = H_0^D + H_0^R + H_0^L + H_0^{RD}$

Sکه در آن $A = i(G^R - G^A)$ تابع پاسخ و مساحت سطح مقطع دیود مورد نظر است.

روش محاسبه خود انرژی مرزی

یک شبکه گسسته و یک بعدی در جهت محور Z را در نظر می گیریم. با توجه به این که فقط همسایگان اول در نظر گرفته می شوند، تعداد نزدیک ترین همسایه ها برابر ۲ است. هامیلتونی تنگابست این شبکه را می توان به صورت زیر نوشت [۸]:

$$H_0^D(k_{\parallel}, k_z) = E_s + \frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m_{\parallel}} + \sum_{i=1}^2 t e^{ik.R_i}$$
$$= E_s + \frac{\hbar^2 k_{\parallel}^2}{2m_{\parallel}} + 2t \cos(k_z a) \qquad \land$$

که در آن E_s انرژی درون جایگاهی و *B* ثابت شبکه است. جزئیات محاسبهٔ خود انرژی مرزی در مرجع]۹[آمده است. برای محاسبه خود انرژی مرزی نیاز به تابع گرین سطحی است. در ادامه برای نمونه به نحوه محاسبه تابع گرین مرزی در سمت چپ اشاره میکنیم. تابع گرین سطحی در هادی سمت چپ به صورت زیر است:

$$g_{-K,-K}^{R} = (E - E_{s} + \frac{\hbar^{2}k_{\parallel}^{2}}{2m_{\parallel}} - t_{-K,-K-1}e^{ik_{z}a})^{-1}.$$

اثر جفتشدگی بین هادیها و ناحیه میانی را با $H_0^{
m LD}$ و $H_0^{
m RD}$ نشان میدهیم. با استفاده از تقریب تنگابست، در صورتیکه تنها پرش بین همسایگان اول را در نظر بگیریم، خواهیم داشت[٥]:

$$H_0 = \sum_i D_i c_i c_i^{\dagger} + t \sum_{\langle ij \rangle} c_i c_j^{\dagger}. \qquad \forall$$

در رابطه فوق t انتگرال پرش بین جایگاه *i*ام و *زا*م و *D* شامل انرژی درون جایگاهی و پتانسیل هارتری است. ⁺*D* و *2* نیز بهترتیب عملگرهای خلق و فنای فرمیونی هستند. شماره جایگاهها را برای هادی چپ، ناحیه مرکزی و هادی راست بهترتیب با ناحیه مرکزی و هادی راست بهترتیب با برچسب میزنیم. با استفاده از روابط زیر مؤلفههای مختلف تابع گرین بهدست میآید [۲]:

$$G^{\mathrm{R}}(k_{\parallel}, E) = [(E + i\varepsilon)I - H_0^D(k_{\parallel}) - \Sigma^{\mathrm{RB}}]^{-1} \qquad \forall$$

$$G^{<}(k_{\parallel}, E) = G^{R}(k_{\parallel}, E) \Sigma^{<\mathrm{B}} G^{\mathrm{A}}(k_{\parallel}, E) \qquad \diamond$$

α:< یا </br> کا (α: < یا </br> توابع خود انرژی مرزی هستند که جفتشدگی حالتهای کوانتومی ناحیه میانی به هادیها را نشان میدهد.

$$\rho_L(E) = \sum_{\mathbf{k}_{\parallel}} \operatorname{Tr}(A_{L;L}(k_{\parallel}, E)), \qquad \neg$$
$$J_L = \frac{2e}{\hbar S} \sum_{k_{\parallel}} \mathcal{G}(k_{\parallel}), \qquad \lor$$

که در آن
$${\mathscr G}(k_{ert})$$
بهصورت زیر تعریف می شود

 $\begin{aligned} \mathcal{G}(k_{\parallel}) &= \\ \int \frac{dE}{2\pi} 2 \operatorname{Re} \left\{ \operatorname{Tr} \left[t_{L,L+1} G_{L+1,L}^{<}(k_{\parallel}, E) \right] \right\} \end{aligned}$

 $f_{\rm FD}$ تابع توزیع فرمی–دیراک است. به شیوه مشابه میتوان خود انرژی مرزی راست را نیز بهدست آورد. حال با استفاده از رابطه۳ میتوان تابع گرین تأخیری و در نتیجه سایر کمیتهای فیزیکی مورد نظر را محاسبه نمود.

نتايج

ديود چند اتصالي p-i-n با مشخصات N=20، K=38، K=38 را در نظر می گیریم. ثابت شبکه برابر با 1 cm² نانومتر و مساحت سطح مقطع نیز 1 cm² است. در این دیود $N_V = 1/1 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$ و $N_A = 10^{24} m^{-3}$, $N_C = 2/9 \times 10^{25} m^{-3}$ است. نحوه تغییرات میدان الکتریکی در طول دیود در شکل ۱ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود میدان در ناحیه ذاتی دارای مقدار ثابت KV است. با توجه به یتانسیل هارتری، چگالی موضعی در لایههای میانی دستگاه، در شکل۲ رسم شده است. این در حالي است كه اگر مدل مورد استفاده را تغيير دهيم و شبکهای یک بعدی با پایه دو اتمی فرض کنیم، که انرژی درون جایگاهی آنها بهترتیب E_s و E_{pz} باشد، آنگاه نمودارچگالی موضعی حالتها بهصورت شکل۳ در خواهد آمد. این وضعیت دیود را به یکی از گزینه های مناسب برای ساخت سلول های خورشیدی تبدیل می نماید، زیرا با تغییر مناسب شکاف انرژی می توان طیف های مختلف نور خورشید را جذب نمود و بدین ترتیب بازده سلول را افزایش داد.

اکنون با استفاده از معادله بازگشتی

۱۰

$$g_{L,L}^{R} = (E - E_{s} + \frac{\hbar^{2}k_{\parallel}^{2}}{2m_{\parallel}} - t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$$

 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}^{R}t_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L,L+1}g_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L+1}g_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L+1}g_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L+1}g_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L+1}g_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L+1}g_{L+1,L+1}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L+1}g_{L+1,L}t_{L+1,L})^{-1},$
 $t_{L+1}g_{L+1,L}t_{L$



شکل۱. نحوه تغییرات میدان الکتریکی برای دیود p-i-n.



نیکل۲. چگالی موضعی حالتها برای یک دیود p-i-n, با 20
$$N$$
.
لدین ترتیب، با استفاده از روابط زیر می توان خود
نرژی مرزی هادی سمت چپ را بهدست آورد : $\Sigma_L^{
m RB} = t_{1,0} \; g_{0,0}^{
m R} \; t_{0,1}$ ۱۱

$$\Sigma_L^{<\mathrm{B}} = i f_{\mathrm{FD}} \Gamma_L^{\mathrm{B}}.$$

که در آن داریم

$$\Gamma_L^{\rm B} = i[\Sigma_L^{\rm RB} - (\Sigma_L^{\rm RB})^{\dagger}].$$
 If



شکل۳. چگالی موضعی حالتها برای یک دیود با N = 100. شکل برای شکاف انرژی E_g = 0/9 ev رسم شده است.



شکل ٤. چگالی موضعی حالتها در ابتدا و انتهای چاه برای N=20 و M=K=38.

مشخصه جریان-ولتاژ این دیود در حالی که هیچ گونه محدودیتی در ناحیه ذاتی وجود نداشته باشد، رفتاری غیر خطی از خود نشان میدهد، که این رفتار غیر اهمی یکی از ویژگیهای اصلی دیودهاست [۹]. با استفاده از رهیافت گرین، میتوان این ویژگی را تأیید نمود.

با وارد نمودن نقطهٔ کوانتومی در ناحیه ذاتی، می توان محاسبات را تکرار نمود. همان طور که شکل ٤ نشان می دهد، یا ورود تک نقطهٔ کوانتومی، حالتهای کوانتومی در ناحیه چاه پتانسیل جایگزیده می شوند. در وضعیتی مشابه می توان حالتهای گسسته کوانتومی متعددی در سلول خور شیدی ایجاد نمود، که با توجه به مقادیر مختلف انرژی فوتونی (Hv = E) و افزایش تولید حاملها، بهره آن را افزایش داد.

مشخصهٔ جریان-ولتاژ این دیود نیز در شکل ۵ آورده شده است. با وارد نمودن یک چاه پتانسیل در میان دستگاه، حاملهای بار در جهت جریان، تونلزنی کوانتومی انجام میدهند. در این ولتاژ افزایش ناگهانی در مقدار جریان دیده می شود. این پدیده تونلزنی تشدیدی نام دارد. در اینجا یک مقاومت دیفرانسیلی منفی نیز رخ می دهد. به این معنا که با افزایش ولتاژ بیش از ۲۰/۰ ولت چگالی جریان کاهش می یابد.

عوامل متعددی می توانند بر افزایش بیشینه جریان در دیودهای تونلزنی تشدیدی اثر بگذارند. از جمله این عوامل می توان به افزایش ضخامت سد و یا افزایش پهنای چاه اشاره نمود. نحوه تأثیر این عوامل در شکل آورده شده است. همان طورکه مشاهده می شود با افزایش ضخامت سد و یا افزایش پهنای چاه بیشینه جریان کاهش می یابد. با افزایش تعداد نقاط کوانتومی مشاهده شد که تعداد قله ها در مشخصهٔ جریان – ولتاژ افزایش می یابد [۱۰].



شکل 0. مشخصه جریان-ولتاژ در یک دیود نقطهٔ کوانتومی تکی با ضخامت ۲٫۷ نانومتر.

مرجعها

[1] L.L. Chang, L Esaki, R Tsu, Resonant tunneling in semiconductor double barriers, *Applied Physics Letters* 24 (1974) 593-595.

[2] H. Mizota, T. Tanoue, The physics and applications of resonant tunneling diods, Cambridge University Press (2006).

[3] A. Luque, A. Martí, E. Antolín, P.G. Linares, I. Tobías, I. Ramiro, E. Hernandez, New Hamiltonian for a better understanding of the quantum dot intermediate band solar cells, *Solar Energy Materials & Solar Cells* 95 (2011) 2095-2101.

[4] S. Datta, Electronica Transport in Mesoscopic System, Cambridge University Press (1995).

[5] M. Luisier, Quantum Transport Beyond the Effective Mass Approximation, PhD Thesis, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (2007).

[6] U. Aeberhard, Effective microscopic theory of quantum dot superlattice solar cells, *Optical and Quantum Electronics* 44 (2012) 133-140.

[7] M. Ogawa, T. Sugano, T. Miyoshi, Full multiband simulation of quantum electron transport in resonant tunneling devices, *Solid-State Electronics* 44 (2000) 1939-1940.

[8] G. Grosso, G.P. Parravicini, Solid State Physics, Academic Press (2014).

[9] R. Lake, G. Klimeck, R.C. Bowen, D. Jovanovic, Quantitative simulation of a resonant tunneling diode, *Journal of Applied Physics* 81 (1997) 7845-7869.

[۱۰] م.ت. آصف پور، روش تابع گرین غیرتعادلی در محاسبه ترابرد دیودهای چاه کوانتومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۹۳).



پهنای چاه (منحنی پايين).

نتيجه گيرى

در این پژوهش نشان دادیم که با وارد نمودن نقطهٔ کوانتومی در ناحیه ذاتی، میتوان حالتهای گسسته کوانتومی متعددی ایجاد نمود، که با توجه به مقادیر مختلف انرژی فوتونی (E = hv) و افزایش تولید حاملها، بهره در سلول خورشیدی افزایش مییابد. همچنین با اضافه نمودن تعداد نقاط کوانتومی بیشتر در ناحیه ذاتی، که منجر به افزایش تعداد قلههای جریان میشود، میتوان از این دیودها در ساخت مدارات منطقی استفاده نمود.

Transport in quantum dots resonant tunneling diodes

*Peiman Sahebsara, Mohammad Taghi Asefpour

Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

Abstract

In this paper, we simulate a resonant tunneling diode (RTD). Using Green's function method for the tight-binding approximation, we calculate local density of states and current-voltage characteristic by the Green function components of the system. Results show a non-Ohmic behavior and negative differential resistance in RTD. As a result of a longitudinal electric field, the local density of states varies by changing the applied potential. Moreover, we study the effect of changing the physical parameters on the current of the device. Entering quantum dots in the middle of device causes a negative differential resistance, which is a consequence of resonant tunneling phenomenon.

Keywords: resonant tunneling diode, Green function, quantum dots, transport